PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-055042

(43)Date of publication of application : 21.02.1992

(51)Int.Ci.

B22D 11/06 C22C 1/02

C22C 38/00 H01F 1/053

(21)Application number: 02-163355

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

21.06.1990

(72)Inventor: FUKUNO AKIRA

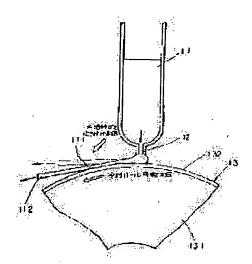
NAKAMURA HIDEKI YONEYAMA TETSUTO

(54) PRODUCTION OF PERMANENT MAGNET MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the permanent magnet material having uniform crystal grain sizes by ejecting a molten metal contg. rare earth elements contg. Y as well as Fe and B from a nozzle, bringing the molten metal into collision against the peripheral surface of a rotating cooling roll and cooling the molten metal from one or two directions.

CONSTITUTION: The molten alloy 11 contg. the R (R is ≥1 kinds of rare earth elements contg. Y) as well as the Fe or Fe and Co and B is ejected from the nozzle 12. The molten alloy 11 is brought into contact with the peripheral surface of the cooling roll 13 rotating with respect to the nozzle 12 and the alloy 111 existing near the peripheral surface of the cooling roll 13 is brought into contact with the peripheral surface of the cooling roll 13, by which the alloy 111 is cooled from one direction. The cooling roll 13 is constituted of a base material 131 and a surface layer 132 of 10 to $100 \,\mu$ m thickness having the thermal conductivity



lower than the thermal conductivity of the base material. Inert gaseous flow is blown in the direction heading toward the peripheral surface of the cooling roll 13, by which the contact time of the alloy 111 existing near the peripheral surface of the cooling roll13 and the peripheral surface of the cooling roll 13 is extended. The permanent magnet material having the uniform crystal grains is obtd. in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Page Blank (uspto)

⑱日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

平4-55042 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Sint. Cl. 5

盤別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月21日

B 22 D C 22 C 11/06 1/02 38/00 H OI F 1/053 3 6 0 В M 303 D

8823-4E 8928-4K 7047-4K

H 01 F 7371-5E 1/04

未請求 請求項の数 11 (全14頁) 審査請求

永久磁石材料の製造方法 60発明の名称

> 创特 顧 平2-163355

> > 樹

願 平2(1990)6月21日 忽出

何発 明 者 福 野 杂

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

四発 明 者 村 苵 式会社内

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

個発 明 者 * Ш 哲

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

会出 顧 ティーディーケイ株式 人

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

多代 理 人 弁理士 石井 外1名

明

1. 発明の名称

永久磁石材料の製造方法

2. 特許讃求の範囲

(1) R (ただし、RはYを含む希土類元素の 1種以上である。)と、FeまたはFeおよび Coと、Bとを含有する溶温状の合金をノズル から射出し、ノズルに対して回転している冷却 ロールの周面に衝突させ、冷却ロール周面と接 触させることにより前記合金を一方向または対 向する二方向から冷却する工程を有する永久磁 石材料の製造方法であって、

前記冷却ロールが、基材とこの基材周面に形 成された表面層を有するものであり、この表面 層の熱伝導度が前記基材の熱伝導度より低く、 前記表面層の厚さが10~100mであること を特徴とする永久超石材料の製造方法。

(2) 前記表面層の厚さが20~50 声である

請求項1に記載の永久磁石材料の製造方法。

- (3) 前紀冷却ロールの表面層が、Cェ、 Ni、Co、NbおよびVから選択される少な くとも1種の元素を含有する金属または合金等 の熱伝導度が 0 、 6 J/(ca·s·K)以下である材質 から構成され、液相めっき、気相めっき、溶 射、薄板の接着または円筒状部材の焼きばめ等 により形成されている欝水項1または2に配数 の永久磁石材料の製造方法。
- (4)前記治却ロールの基材が、鋼または鋼系 合金等の熱伝導度1. 4 J/(ca/s/批)以上である 材質から構成されている讃求項1ないし3のい ずれかに記載の永久選石材料の製造方法。
- (5) 溶温状の合金が衝突する治却ロール周面 付近を 1 Torr以下の不活性ガス雰囲気に保って 合金の冷却を行なう請求項1ないし4のいずれ かに記載の永久磁石材料の製造方法。
- (6) 前記合金を一方向から冷却する方法で

冷却ロール周面に向かう方向に不活性ガス流

特開平4-55042(2)

を吹き付けることにより、冷却ロール周面付近に存在する合金と冷却ロール周面との接触時間を延長させる請求項1ないし5のいずれかに記載の永久磁石材料の製造方法。

(7) 前記不活性ガス液を形成するための噴射部材がスリット状等の不活性ガス噴射口を有し、前記噴射部材を回転または移動することにより、不活性ガス流のノズルに近い側の端部が合金に接触する位置を変更する請求項6に記載の永久磁石材料の製造方法。

(8) 前記不活性ガス流を形成するための曖計部材がスリット状等の不活性ガス噴射口を有し、前記不活性ガス噴射口の下端と冷却ロール周匝との距離を、100㎞~3㎜、好ましくは150㎞~0。5㎜に保って不活性ガスの噴射を行なう請求項6または7に記載の永久磁石材料の製造方法。

(9) 得られる永久磁石材料のフリー面から厚き方向に 5 0 nm以下の範囲における不活性ガスの含有量が 5 0~5 0 0 ppm である請求項 6 な

いし8のいずれかに記載の永久選石材料の製造 方法。

(10) 前記合金を一方向から冷却する方法であって、

冷却ロールをその軸がほぼ水平となるように 配置し、

溶湯状の合金を、冷却ロール周面に衝突させた後に冷却ロール周面の最も高い位置を通過させる請求項1ないし9のいずれかに記載の永久 磁石材料の製造方法。

(11) 合金溶漏が冷却ロール周面に衝突する位置と冷却ロールの軸とを含む面と、冷却ロール周面の最も高い位置と冷却ロールの軸とを含む面との動とを含む面とのなす角度が、1~45度である額求項10に記載の永久磁石材料の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、R(RはYを含む希土類元素である。「以下同じ。)、FeおよびBを含むか、あるいはさらにCoを含む

Feー(Co)-R-B系の永久磁石材料の製造方法に関する。

く従来の技術>

高性能を有する希土類磁石としては、粉末冶金法によるSm~Co系磁石でエネルギー積32MGOeのものが量座されている。

しかし、このものは、Sm、Coの原料価格が高いという欠点を有する。 希土思元素の中では原子量の小さい元素、例えば、セリウムやプラセオジム、ネオジムは、サマリウムよりも 豊富にあり価格が安い。 また、FeはCoに比べ安価である。

そこで、近年Nd-Fe-B等の

R - F e - B 系磁石が開発され、特開昭60-9852号公報では高速急冷法によるものが開示されている。

高速急冷法は、金属の溶渦を冷却基体表面に 衝突させて急冷し、薄帯状、薬片状、粉末状な どの金属を得る方法であり、冷却基体の種類に より、片ロール法、双ロール法、ディスク法等 に分類される。

これらの高速急冷法のうち、片ロールルる。 や却基体として1個の冷してルから射出してルから射出してルから射出してルから射出してルがられてがある。 では、冷却ロールの高さな状況の合金を得る。 は、治力ロールの高速度により制御される。

片ロール法は、 機械的に制御する部分が少なく安定性が高く、 経済的であり、 また、 保守も容易であるため汎用されている。

また、 双ロール法は、一対の冷 却ロールを用

特開平4-55042 (3)

い、これらの冷却ロール関に溶湯状の合金を⁽³⁾ 挟んで対向する二方向から冷却する方法であ る。

<発明が解決しようとする課題>

片ロール法により製造された急冷合金は、冷却時に冷却ロール周面と接触した面(以下、ロール面という。)倒における冷却速度がロール面に対向する面(以下、フリー面という。)倒における冷却速度よりも大きいため、例えばフリー面側の結晶粒径はロール面側の結晶粒径の10倍程度以上にも達してしまう。

一方、双ロール法により製造された急冷合金にはフリー面は存在しないが、両ロール面の中央付近における冷却速度が遅くなるため、急冷合金の厚さ方向中央付近の結晶粒径が大きくなってしまう。

このため、最適な結晶粒径を有する領域が極めて狭くなってしまい、高い磁気特性を得ることが困難である。

から射出し、ノズルに対して回転している冷却ロールの周面に衝突させ、冷却ロール周面と接触させることにより前記合金を一方向または対向する二方向から冷却する工程を有する永久磁石材料の製造方法であって、

前記冷却ロールが、基材とこの基材周面に形成された表面層を有するものであり、この表面層の無伝導度が前記基材の熱伝導度より低く、前記表面層の厚さが10~100mであることを特徴とする永久磁石材料の製造方法。

(2) 前記表面層の厚さが20~50 pmである上記(1) に記載の永久磁石材料の製造方法。

(3) 前記冷却ロールの表面層が、Cェ、NI、Co、NbおよびVから選択される少なくとも1種の元素を含有する金属または合金等の熱伝導度が 0.6J/(cm·s·K)以下である材質から構成され、液相めっき、気相めっき、溶射、薄板の接着または円筒状部材の焼きばめ等により形成されている上記(1)または(2)

また、このため、急冷合金を粉砕したとき、得られる磁石粉末中には高磁気特性の磁石粒子とが混在することになり、この磁石粉末を樹脂パインダ中に分散しポンディッド磁石とした場合、磁石全体として高磁気特性が得られないばかりでなく、磁気特性が部分的に異なるポンディッド磁石となってしまう。

本発明は、このような事情からなされたものであり、片ロール法または双ロール法を用いて永久磁石材料を製造する方法であって、永久磁石材料の冷却方向での磁気特性の不均一さが抑えられる方法を提供することを目的とする。

<課題を解決するための手段>

このような目的は、下記(1)~(11)の 本発明により達成される。

(1) R (ただし、R は Y を含む 希土類 元素の 1種以上である。)と、Feまたは Fe および Coと、Bとを含有する溶湯状の合金をノズル

に記載の永久磁石材料の製造方法。

(4) 前記冷却ロールの基材が、銅または鋼系合金等の熱伝導度1.4J/(cm·s·K)以上である材質から構成されている上記(1)ないし(3)のいずれかに記載の永久磁石材料の製造方法。

(5) 溶湯状の合金が衝突する冷却ロール周面付近を1 Torr以下の不活性ガス雰囲気に保って合金の冷却を行なう上記(1) ないし(4) のいずれかに記載の永久磁石材料の製造方法。

(6) 前記合金を一方向から冷却する方法であって、

冷却ロール周面に向かう方向に不活性ガス流を吹き付けることにより、冷却ロール周面付近に存在する合金と冷却ロール周面 との接触時間を延長させる上記(1)ないし(5)のいずれかに記載の永久磁石材料の製造方法。

(7) 前記不活性ガス流を形成するための吸射 部材がスリット状等の不活性ガス 噴射口を有 し、前記噴射部材を回転または移動することに

特開平4-55042 (4)

より、不活性ガス液のノズルに近い側の端部が⁽⁴⁾ 合金に接触する位置を変更する上記(6)に記 載の永久磁石材料の製造方法。

(8) 前記不活性ガス液を形成するための順射部材がスリット状等の不活性ガス噴射口を有し、前配不活性ガス噴射口の下端と冷却ロール周面との距離を、100㎞~3 mm、好ましくは160㎞~0.5 mmに保って不活性ガスの噴射を行なう上記(6)または(7)に記載の永久磁石材料の製造方法。

(9) 得られる永久避石材料のフリー面から厚さ方向に50 nm以下の範囲における不活性ガスの含有量が50~500 ppm である上記(6)ないし(8)のいずれかに記載の永久进石材料の製造方法。

(10) 前配合金を一方向から冷却する方法であって、

冷却ロールをその軸がほぼ水平となるように 配置し、

海溝状の合金を、冷却ロール周面に衝突させ

い冷却速度を得ることができるが、熱の移動が早すぎるために、得られる金属薄帯はロール面倒とフリー面倒とで冷却速度に差が生じてしまう。 また、銅系材料は耐摩耗性が低いという欠点も有する。

このため、冷却速度が次第に低くなってしまい、良好な特性の磁性金属が得られず、また、 同一ロット内での特性のバラッキを生じる。

本発明では、冷却ロールに表面層を設け、この表面層の熱伝導率を基材の熱伝導率よりも低いものとし、さらに、表面層の厚さを最適節囲

) た後に冷却ロール周面の最も高い位置を通過させる上記(1)ないし(9)のいずれかに記載の永久磁石材料の製造方法。

(11) 合金溶湯が冷却ロール周面に衝突する位置と冷却ロールの軸とを含む面と、冷却ロール周面の最も高い位置と冷却ロールの軸とを含む面とのなす角度が、1~45度である上記(10)に記載の永久磁石材料の製造方法。

<作用>

従来、高速急冷方法における冷却ロールの材質には、溶揚状合金との濡れ性、熱伝導度、熱容費、耐摩耗性等を考慮し、目的に応じて、銅、鋼ペリリウム合金、ステンレス、工具鋼等の種々の金属や合金が用いられているが、冷却ロールが1種類の材質だけから構成されている場合、下記のような問題が生じる。

すなわち、網系材料は熱伝導度が高く、例えば網の熱伝導度は3.85J/(cm·s·K)であり早

に設定したため、単一材料で構成された従来の 冷却ロールの欠点が改良され、ロール面側の冷 却速度とフリー面側の冷却速度との姿が小さく なる。

また、本発明では、冷却ロールとして、合金 溶湯と接触する周面の中心線平均粗さRaが上 記範囲のものを用いることが好ましい。

一般に、冷却ロールの周速度が速くなるほど 合金の冷却速度は増加する。 これは、周速度 が速くなると、単位時間あたりに供給される冷 却ロール周面の面積が増加するためである。

ところが、上記したRsの周面を有する冷却ロールを用いると、冷却ロール周面の凸部とは密着さるが凹部との密着性が低く、周速度が速くなる。 ほど凹部との密着性はさらに低下する。 ほど凹部との密着性はさらに低下する。 ほど凹部との密着性はさらに低下する。 ため、周速度が速いほど冷却ロール周面となっため、 ため、周速度がからくなり、 冷却速度は低下する。

従って、上記 Raの周面を有する冷却ロール

特開平4-55042 (5)

の周遠度を増加させると、供給される冷却ロール周面面積増大による冷却速度増加と、上記R の冷却ロール周面に起因する冷却速度低下とが総合され、結果として合金の冷却速度は殆ど変わらない。 従って、得られる永久磁石材料は、冷却ロールの周速度が変動しても結晶粒径が殆ど変化せず、磁気特性の周速度依存性が循めて低い。

このため、冷却ロールの周速度管理を厳密に する必要がなく、また装置の実用的な寿命も伸 び、低コストにて量度することができる。

また、広範囲の周速度にてほぼ一定の冷却速度が得られるため、最適冷却速度を保ったまま周速度変更により永久磁石材料の厚き変更を自在に行なうことができる。

そして、永久磁石材料の厚さが薄いほどロー ル面側とフリー面側との結晶粒径の差が小さく なるため、上記した表面層を有する冷却ロール の効果は、さらに向上する。

なお、合金溶湯射出ノズル径を細くすること

冷却ロール側面付近の不活性ガスが、冷却ロールの回転に伴って溶湯状合金と冷却ロール周面との間に巻き込まれる。 巻き込まれた不活性ガスは、合金と冷却ロール周面との接触を阻害するため合金の冷却速度が低下し、巻き込み部分での結晶粒が粗大化する。

このため、ロール面側の結晶粒径が不均一となり、また、フリー面側もその影響を受け、結晶粒径が大きくなってしまう。

そこで、冷却を1 Torr以下の雰囲気中で行なうことにより、合金と冷却ロール周面との間に不活性ガスが巻き込まれることがなくなり、合金と冷却ロール周面との密着性が向上してロール面の冷却速度の部分的なばらつきがなくなり、微細で均一な結晶粒粗雑が得られ、高い磁気特性を有する永久磁石が実現する。

また、本発明を片ロール法に適用する場合、冷却ロール周面に向かう方向に不活性ガス液を吹き付けることにより、冷却ロール周面付近に存在する合金を冷却ロール側に押し付け、合金

によっても薄い永久田石材料を得ることができるが、 R - F e - B 系合金は計出ノズルと反応し易いので、径の細いノズルにより連続的に溶液な合金の射出を行なうとノズルに閉塞を生じあい。 しかし、冷却ロールの囲速度を増加させることにより薄い合金薄帯を製造する場合、ノズル閉塞が生じないので量産性が良好である。

上記Raの周面を有する冷却ロールを用いて得られた永久磁石材料のロール面のRaは、通常、冷却ロール周面のRa以下となる。 これは、上記したように冷却ロールの周速度が増加するほど合金と冷却ロールとの密着性が低下するためである。

また、本発明では、溶漫状合金の急冷を、 1 Torr以下の不活性ガス雰囲気中で行なうことが 好ましい。

R-Fe-B系合金は極めて酸化され易いため、その高速急冷は不活性ガス雰囲気中で行なわれるが、片ロール法および双ロール法では、

と冷却ロール周面との接触時間を延長させるこ とが好ましい。

片ロール法では、回転する冷却ロール周面に 衝突した溶海状の合金は、冷却ロール周面に引 きずられるようにして薄帯状となって冷却さ れ、次いで冷却ロール周面から離れる。

このような片ロール法において、合金が十分に長く冷却ロール周面と接触していれば、ロール面衝とフリー面側とは共に冷却ロールへの熱伝導により比較的均一に冷却される。 すなわち、結晶粒径の均一な急冷合金を得るためには、合金のロール面側がほぼ凝固していてフリー面側が溶融状態にあるときに、合金が冷却ロール周面と十分に接触していることが必要とされる。

しかし、溶湯状のR-Fe-B系合金は冷却ロール周面に衝突後、速やかにロール周面から離れるため、ロール面側では主として冷却ロールへの熱伝導により冷却されるが、 フリー面側では主として雰囲気中への放熱により冷却され

特開平4-55042 (6)

ることになり、ロール面側とフリー面側とで冷 却速度が極端に違ってしまう。

そこで、上記方法により合金と冷却ロール周囲との接触時間を延長させれば、フリー面側の冷却において冷却ロールへの熱伝導に依存する割合が増加し、ロール面側とフリー面側との冷却速度の差が著しく小さくなる。

また、不活性ガスはフリー面側に吹き付けられるので、フリー面側の冷却速度はさらに向上する。

従って、ロール面偶とフリー面倒とで冷却速度の差が小さくなる。

また、冷却効率が向上するため、必要とされる冷却ロールの回転速度が例えば5~15%程度低くなり、冷却装置の負担が少なくなる。

<具体的構成>

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

本 発 明 で は 、 R (た だ し 、 R は Y を 含 む 希

温となり、焼き付きが発生する場合もある。

なお、本発明における熱伝導度は、常温、常 圧での値である。

冷却ロールの耐久性を考慮すると、表面層を 構成する材質は融点および耐摩耗性が高い材質 から選択されることが好ましい。

本発明において表面層を構成する好ましい材質は、 C r 、 N f 、 C o 、 N b 、 V 等の単体 あるいは ステンレス、 焼き入れ鋼等のこれらのうちの 1 種以上を含有する合金である。 合金である場合、 これらの元素は 2 0 wt% 以上含有されることが好ましい。

本発明では、このような表面層の原さを、 10~100 mm、特に20~50 mmとする。

表面層の厚さが前記範囲内であれば、基材への熱移動が速やかに行なわれ、その結果、主として低 R 相から構成される粒界相の析出が良好となり、高いBFが得られる。 表面層の厚さが前記範囲を外れると、このような効果は得られない。

土銀元素の1種以上である。)と、FeまたはFe およびCoと、Bとを含有する溶源状の合金をノズルから射出し、ノズルに対して回転している冷却ロールの周面と接触させることにより前記合金を一方向または対向する二方向から冷却して永久磁石材料を製造する。

すなわち、本発明では、溶湯状合金の怠冷に 片ロール法または双ロール法を用いる。

本発明では、冷却ロールとして、蓋材とこの蓋材周面に形成された表面層を有し、表面層の熱伝導度が基材の熱伝導度より低く構成されているものを用いる。

本発明では表面層の熱伝導度が 0 . 6 J/(cm·s·K)以下、特に 0 . 4 5 J/(cm·s·K)以下であることが好ましい。 熱伝導度が上記範囲を超えると、冷却開始後に速やかに表面層温度が一定とならず、本発明の効果が不十分となる。 また、表面層の熱伝導度の下限に特に制限はないが、 0 . 1 J/(cm·s·K)未満になると熟移動が悪くなるため表面層の表面付近のみが高

なお、前記範囲内における具体的罪さの決定は、表面層形成方法、その構成材料の熱伝導度、冷却ロールの寸法、冷却ロールと合金溶湯との相対速度などの種々の条件を考慮して行なえばよい。

表面層の形成方法に特に制限はなく、その材質などに応じて、液相めっき、気相めっき、 密射、薄板の接着、円筒状部材の焼きばめ等の種々の方法から選択することができる。 なお、表面層形成後、必要に応じてその表面を研磨してもよい。

なお、得られる永久磁石材料のロール面近傍は、表面層構成元素を含むことがある。 永成 在石材料に含有される 冷却ロール 最面層 振放元素は、高速急冷時に冷却ロール 周面が 原本 放放 である。 この 音量 は、ロール面から厚さ方向に 2 0 nm以下の範囲で、10~500 ppm 程度である。

冷却ロールの基材は、上記のような熱伝導度 の関係を満たす材質から構成されれば、その他

特開平4-55042(ア)

特に制限はなく選択することができ、例えば、 鋼、鋼系合金、銀、銀系合金等を好適に用いる ことができ、融点の低い合金の高速急冷に用いる 場合にはアルミニウム、アルミニウム系合 も用いることができるが、熱 伝導度が高いこと、安価であることなどから、 鋼または鋼系合 金を用いることが好ましい。 - 鋼系合金として は、鋼ベリリウム合金等が好ましい。

(7)

なお、基材の熱伝導度の範囲は、 2 、 5 J/ $(cn\cdot s\cdot K)$ 以上であることが好ましく、より好ましくは 1 、 4 J/ $(cn\cdot s\cdot K)$ 以上、さらに好ましくは 2 J/ $(cn\cdot s\cdot K)$ 以上である。

本発明において、基材構成材質と表面層構成材質の好ましい組み合わせは、銅系合金の基材とNi、CoまたはCrの表面層であり、これらのうちCoまたはCrの表面層がより好ましく、Crの表面層がよりいっそう好ましい。

上記した冷却ロールを用いて得られる永久磁石材料は、高速急冷時に冷却ロールに接触した面(ロール面)から永久磁石材料の厚さ方向に

状あるいは属平粒子から構成される粉末状であり、このような形状の永久磁石材料は、ロール面およびそれと対向する面(フリー面)が主面となる。 本発明において永久磁石材料の厚さ方向とは、この主面の法線方向を意味する。

片ロール法を用いた場合、上記した領域 D はフリー面近傍領域であり、領域 P はロール面近傍領域となる。

この場合、領域 D および 領域 P の磁石厚き 方向の幅は、いずれも磁石厚きの 1 / 5 とす る。

なお、合金溶湯を一方向から高速急冷する方法としては、片ロール法の他、金属溶湯を露状とした後に円盤状等の適当な形状を有する冷却基体に衝突させる方法が挙げられる。 本発明は、このような方法にも適用することができる。

なお、この場合、金属溶湯を搭状とするためには、不活性ガス等の気体を用いるガスアトマイズ法を選択することが好ましい。 このよう

最も遠い領域をDとし、ロール面の近傍線域をPとしたとき、Dにおける平均結晶粒径 dと、Pにおける平均結晶粒径 pとの関係を、d/p≤4、好ましくはd/p≤2、5とすることができる。

なお、 d / p の下限は通常 1 であるが、前述 した冷却ロールを用いた場合、 1 . 5 ≤ d / p ≤ 2 程度の良好な値を容易に得ることができる。

本発明では、合金溶湯を一方向から高速急冷する方法と、二方向から高速急冷する方法のいずれを用いてもよいが、一方向から高速急冷する場合とでは、平均粒径を算出するための測定範囲である領域Dの位置が異なる。

まず、合金溶湯を一方向から高速急冷する方法を用いた場合の好適例として、片ロール法を用いた場合について説明する。

本発明で用いる高速急冷法において、得られる永久砥石材料の形状は、通常、薄帯状、薄片

な方法としては、特顧昭63-222982号に記載されている方法を用いることが好ましい。

この方法においても、上記片ロール法と同様にして領域DおよびPを決定する。

合金溶湯を対向する二方向から高速急冷する方法を用いた場合の好適例として、双ロール法 を用いた場合について説明する。

双ロール法を用いた場合、領域 D は、対向する両主面間の中央領域であり、領域 P は、ロール面近傍領域である。

この場合、領域 D および領域 P の磁石厚さ 方向の幅は、いずれも磁石厚さの I / 5 とす る。

これらの領域中における平均結晶粒径の測定は、走査型電子顕微鏡によって行なうことが好ましい。

領域 D における平均結晶粒径 d は、 0 . 0 i ~ 2 m 、特に 0 . 0 2 ~ 1 . 0 m であることが 好ましく、領域 P における平均結晶 粒径 p は、

(8)

0 · 0 0 5 ~ 1 m 、特に 0 · 0 1 ~ 0 · 7 5 m であることが好ましい。 平均粒径がこの範囲 未満であるとエネルギー積が低下し、この範囲 を超えると高い保磁力が得られない。

また、結晶粒界の幅は、領域 D において
0 ・ 0 0 1 ~ 0 ・ 1 点、特に 0 ・ 0 0 2 ~
0 ・ 0 5 点であることが好ましく、領域 P において 0 ・ 0 0 1 ~ 0 ・ 0 5 点、特に 0 ・ 0 0 2 ~
0 ・ 0 2 5 点であることが好ましい。 結晶粒界の幅がこの範囲未満であると高い保磁力が得られず、この範囲を超えると飽和砒東密度が低下する。

なお、本発明により得られる永久磁石材料の 厚さは、10 四以上とすることが好ましい。 厚さが10 四未満となると、ポンディッド磁石 にする際の粉末化工程およびそのハンドリング において不必要に表面積が増大し、酸化しやす くなるからである。

本発明では、片ロール法および双ロール法に 用いる冷却ロールとして、溶湯状合金と接触

ル面倒とフリー面倒との平均結晶粒径の差を小さくすることができる。 そして上記 R a の冷却ロールを用いれば広い周速度範囲においてほぼ一定の冷却速度が得られるため、溶機状合金の射出ノズルの径を絞ることなく4.5 戸以下の厚さの 薄帯状永久磁石材料を得ることができる。

なお、双ロール法を用いる場合、片ロール法と同様な理由により、永久磁石材料の彫さを 9 0 減以下とすることが好ましい。

本発明では、溶漏状合金の冷却工程を、 1 Torr以下の不活性ガス雰囲気中で行なうことが 好ましい。

用いる不活性ガスに特に制限はなく、Arガス、Heガス、N.ガス等の各種不活性ガスから適宜退択すればよいが、Arガスを用いることが好ましい。

このように圧力 1 Torr以下の雰囲気にて合金 冷却を行なうことにより、合金と冷却ロール周 面との間に雰囲気ガスを巻き込むことが防止さ する周面の中心線平均银さRa が 0 . 0 7~ 1 . 7 m 、特に 0 . 1 5~ 1 . 2 m である冷却 ロールを用いることが好ましい。

冷却ロール関面のRaが前記範囲未満である
と、周速度を増加させず、冷却速度の周速度を
金との密着性が低下せず、冷却速度の周速度
存性が高くなってしまう。 冷却ロールのRa
が前記範囲を超えると、薄帯状永久磁石材料の
厚さに対して冷却ロール関面の表面組合が無視
できない程大きくなり、薄帯厚さの不均一をま
ねくので好ましくない。

なお、中心雑平均租さ R a は、JIS B 0601に 規定されている。

このような冷却ロールを用いて得られる永久磁石材料は、ロール面の R a が O 。 O 5 ~ 1 . 5 m 、好ましくは O . 1 3 ~ 1 . 0 m となる。

また、片ロール法を用いる場合に、永久磁石 材料の厚さは、4.5 m以下とすることが好ましい。 このような厚さとすることにより、ロー

れる.

なお、雰囲気圧力の下限は特にないが、合金を溶濁化するために高周波誘導加熱法を用いる場合、雰囲気圧力が10~*Torr未満、特に10~*Torr未満となると高周波誘導加熱用コイルと冷却ロールとの間などで放電が生じ易くなるため、コイルの絶縁を厳重にすることが好ましい。

1 Torr以下の雰囲気にて製造された永久磁石材料は、ロール面倒に雰囲気ガス巻き込みに起因する凹部が殆どみられず、また、ロール面近傍での結晶粒径の均一性が高い。

例えば、ロール面近傍領域における結晶粒径の標準偏差を、10mm以下、特に7mm以下とすることが容易にできる。

この場合のロール面近傍領域とは、前述した 領域 P と同一であり、ロール面から磁石厚さの 1 / 5 までの領域である。

この領域における結晶粒径の標準偏差は、下 記のようにして算出することが好ましい。

特開平4-55042(8)

まず、上記領域中において、透過型電子顕微鏡により提野中に結晶粒が約100個以上入る写真を撮影する。 この写真を上記領域中において無作為に30枚以上、好ましくは50枚以上撮影し、画像解析等により各提野中での平均粒径を測定する。 この場合の平均粒径は、通常、結晶粒を円に換算したときの平均粒径の標準傷差を求める。

本発明を片ロール法に適用する場合、冷却ロール周面に向かう方向に不活性ガス流を吹き付けることにより、冷却ロール周面付近に存在する合金と冷却ロール周面との接触時間を延長させることが好ましい。

第1図に、不活性ガス流を吹き付ける場合の 複念図を示す。

第1図に示す片ロール法では、合金溶漏 1 1 をノズル 1 2 から射出し、ノズル 1 2 に対して回転している冷却ロール 1 3 の周面に衝突させ、冷却ロール 1 3 周面付近に存在する合金

不活性ガス流を吹き付ける方向は、合金111を挟んで冷却ロール13周面に向かう方向であれば特に制限はないが、第1図中に矢印で示すように、不活性ガス流の吹き付け方向と、冷却により得られる薄帯状永久磁石材料112の進行方向との成す角度が鈍角となるように吹き付けることが好ましい。 この角度は、100~160°程度であることが好ましい。

これは、吹き付けられた不活性ガスがパドル (ノズル12先端部と冷却ロール13周節との 間に存在する合金浴湯の溜り)に直接あたることを防ぎ、パドルを定常状態に保つためであ

バドルに不活性ガスが直接吹き付けられると、バドルの一部が冷却され、その部分の粘度が高くなり、バドルの形状が変わってしまうこともある。 このため、均一な厚さの合金薄帯が得られなくなってしまう。

なお、薄帯状永久磁石材料112の進行方向

1 1 1 を冷却ロール 1 3 周面と控触させることにより、合金 1 1 1 を一方向から冷却する。なお、冷却ロール 1 3 は、前述した基材 1 3 1 と表面層 1 3 2 とから構成される。

そして、冷却ロール13周面に向かう方向に不活性ガス流を吹き付けることにより、冷却ロール13周面付近に存在する合金111と 冷却ロール13周面との接触時間を延長させる。

不活性ガス流を吹き付けない場合、冷却ロール13に衝突後の合金は、図中点線で示したように冷却ロール13周囲から離れ、合金と冷却ロール周面との接触時間は短くなってしまう。

なお、合金111は、ノズル12からの距離にもよるが、疑固体ないしは溶験体、あるいはこれらが共に存在する状態であり、通常、ロール面側において凝固体の割合が多く、フリー面側において溶験体の割合が多い薄帯状である。

とは、合金111が冷却ロール13周面から離れる場所での冷却ロール周面の接線方向とほぼ等しい。

また、冷却ロールに衝突した直後の合金は、フリー面からかなり深い部分まで溶融状態であり、この状態の合金にガスを吹き付けると、ガス流によりフリー面が波打ち状態になって均一な厚さの合金薄帯が得られず、また、合金内での熱移動に遅速を生じ、結晶粒径にばらつきを生じる。

このため、冷却ロールに衝突した直後の合金に不活性ガスを吹き付けることは避けることが 好ましい。

具体的には、合金に不活性ガスを吹き付ける 位置は、ノズル12の直下を起点としてノズル 12の径の5倍以上離れた位置であることが好ましい。

また、バドルから極端に離れた位置では合金のフリー面側が完全に凝固しているため、 不活性ガスを吹き付けても本発明の効果は得られな

特開平4-55042 (10)

い。 従って、冷却ロールの直径等、他の条件 ⁽¹⁰⁾ 好まじい結晶粒径が得られるように設定すれば にもよるが、例えば、合金に不活性ガスを吹き 付ける位置は、ノズル12の直下を超点として ノズル12の径の50倍以下離れた位置とする ことが好ましい。

なお、この場合の不活性ガスを吹き付ける位 置とは、不活性ガス波の中心ではなく、ガス流 のノズル12に近い側の端部とする。 また、 ノズルがスリット状である場合のノズル径と は、冷却ロール回転方向に測った径とする。

このように不活性ガスを吹き付ける位置をノ ズル径に関連させて定めるのは、ノズル径の大 小によりパドルの状態や冷却効率が変わり、合 金の密融状態がこれらに従って変わるためであ **&** .

不活性ガスの吹き付け方向、流量、流速、噴 射圧力等の各種条件に特に制限はなく、ノズル 径、合金溶湯の射出量、冷却ロールの寸法、冷 却時の雰囲気等の各種条件を考慮し、さらには 実験的に、合金のロール面倒とフリー面側とで

金とが接触することがある。 また、距離が前 記範囲を超えると嗅射された不活性ガスが拡散 し、所定の効果が得られにくくなり、また、パ ドルが冷却され易くなる。

また、喉射部材を回転または移動することに より、不活性ガス流の吹き付け位置、すなわ ち、不活性ガス流のノズルに近い側の端部が合 金に接触する位置を変更することができる構成 とすることが好ましい。

異体的には、第2図に示されるような嘆射部 材を用いることが好ましい。

第2図に示される噴射部材100は、円筒状 の周壁101と、この周髪101を貫通するス リット状隙射口102とを有する。

スリット状境計口102の長手方向は噴射部 材の軸、すなわち円筒状の周繋101の軸とほ は平行である。

円筒状の周盤101の一方の端部(図示例で は、紙面の表側に存在する。)は閉塞されてお り、他方の端部には、連進孔103を介して周

よいが、例えば、1 Torr以下のAェガス雰囲気 中にて0、3~5㎜径程度のノズルから合金浴 湯を射出する場合、不活性ガスは長手方向が合 **会 薄帯の 幅方向であるようなスリットから 唆封** されることが好ましい。 この場合、スリット 幅は0、2~2■■程度、スリット長手方向の寸 法は合金薄帯幅の3倍以上、スリットの位置は 冷 却 ロ 一 ル 周 面 か ら 5 ~ 1 5 mm程 度 離 れ て い ることが好ましい。 また、噴射圧力は1~9 kg/cm*程度であることが好ましい。

不活性ガスを吹き付けるための手段に特に制 限はないが、本発明では、上記したようなス リット状等の不活性ガス噴射口を有する順射部 材を用いることが好ましい。

不活性ガスの噴射に除しては、不活性ガス 噴射口の下端と冷却ロール周面との距離を、 100 / 10 ~ 3 mm、特に150 / 10 ~ 0 。 5 mm に保 つことが好ましい。 距離が前記範囲未満とな ると不活性ガス噴射口と冷却ロール周面上の合

監101内に適通するガス管104が接続さ れ、これにより不活性ガスが噴射部材100内 部に送り込まれるように構成されている。

噴射部材100内に充填された不活性ガス は、スリット状質射口102から方向性をもっ て噴射される。

このような嗅射部材100は、噴射部材の軸 と前記冷却ロールの軸とがほぼ平行となるよう に冷却ロール近傍に記置される。

そして、噴射部材100を、その軸がほぼ回 転中心となるように回転させることにより、不 活性ガス流の吹き付け方向を自在に変更するこ とができる。

なお、ITorr以下の減圧状態にて合金の冷却 を行なう場合、冷却工程は真空チャンパ等の中 で行なわれるが、この態様では真空チャンパ内 に不活性ガスを噴射するため、少なくとも溶湯 状の合金が衝突する冷却ロール周面付近を1 Torr以下の不活性ガス雰囲気に保てばよい。

このため、真空容器中からガスを引くなどし

待開平4-55042 (11)

(11)

て、溶湯状の合金が衝突する冷却ロール周面付近の圧力を所定の値に制御することが好ましい。 この場合、真空容器の主排気口とは別に冷却ロールの近傍に排気口を設け、ここから主として嗅針ガスを容器外へ排気することが好ましい。

噴射される不活性ガスに特に制限はなく、 Aェガス、N・ガス、Heガス等から適当なも のを選択すればよい。

この想様にて製造された永久磁石材料は、冷却時に吹き付けた不活性ガスが、ロール面近傍より多く含まれていることを検出することが可能である。 例えば、吹き付ける不活性ガスとしてAェガスやNェガスを用いた場合、オージェ分析等により容易に検出することができる。

この場合、不活性ガスの含有量は、フリー面から厚さ方向に 5 0 nm以下の範囲で、例えば 5 0 ~ 5 0 0 ppm 程度である。

なお、合金溶湯に吹き付ける不活性ガスは、

合金を、冷却ロール周面に衝突させた後に冷却 ロール周面の最も高い位置を通過させることが 好ましい。

すなわち、この場合の合金射出ノズルと冷却 ロールとの位置関係は、第3図に示されるよう なものとなる。

第3図において、冷却ロール13はその軸がほぼ水平となるように配置されており、合金溶湯11が冷却ロール13周面に衝突する位置Aは、ノズル12のほぼ返下である。

また、冷却ロール 1 3 周面の最も高い位置 B は、冷却ロール 1 3 の軸を通る鉛値組が冷却ロール 1 3 周面と交わる位置である。

位置Aに溶場状合金を衝突させることにより、合金111と冷却ロール13周面との接触時間をより長くすることができ、合金のロール面とフリー面との冷却速度差を小さくすることができる。

なお、位置Aと位置Bとの具体的な関係は、 位置Aと冷却ロールの軸とを含む面と、位置B 雰囲気ガスと同種のものを用いることが好まし

本発明を片ロール法に適用する場合、用いる 冷却ロールの寸法に特に制限はなく、目的に応 じて適当な寸法とすればよいが、通常、直径 150~1500mm、幅20~100mm程度で ある。 また、ロール中心には、水冷用の孔が 数けられていてもよい。

ロールの周速度は、ロール表面層の組成の自憲度は、ロール表面層の組成の目的とする永久磁石材料の組織構造、熱処理の有無等の各種条件に、特にも異なるが、好ましくは1~50m/s、特にでかる。 まったが好ましい。 周速度が大きくなりすぎる。 また質は強力の結晶を超えると、大部分が非晶質となり磁気特性が低下する。

なお、片ロール法を用いた場合、通常、薄帯 状の永久磁石材料が得られる。

本発明を片ロールに適用する場合、溶器状の

と冷却ロールの軸とを含む面との なす角度を θ とすると、1 度 $\leq \theta \leq 4$ 5 度であることが好ま

本発明を双ロール法に適用する場合、用いる冷却ロールの寸法および両ロールの間隔に特に制限はないが、通常、直径50~300mm、標20~80mm程度であり、両ロールの間隔は、0.02~2mm程度とすることが好ましい。

なお、溶湯冷却時に両ロール間に圧力を印加 し、急冷圧延を行なってもよい。

また、双ロール法における製造条件は上記した片ロール法に単じればよいが、 冷却ロールの 周速度は 0 . 3 ~ 2 0 m/s とすることが好ましい。

双ロール法により得られる永久雄石材料の形状は、通常、薄帯状あるいは薄片状である。

本発明により得られる永久磁石材料は、実質 (12) い。 的に正方晶系の結晶構造の主相のみを有する か、このような主相と、非昌賞および/または 結晶質の副相とを有することが好ましい。

R-T-B化合物(TはFeおよび/または Co)として安定な正方晶化合物はR。T, 4 B (R = 1 1 . 7 6 at% . T = 8 2 . 3 6 at% . B = 5 . 8 8 at%) であり、主相は実質的にこ の化合物から形成される。 また、割相は、主 相の結晶粒界として存在する。

なお、本発明により製造された永久磁石材料 には、特性改善のための熱処理が施されてもよ

本発明で用いる合金溶湯の組成は、R(ただ し、 R は Y を含む希土類元素の 1 種以上であ る。) と、FeまたはFeおよびCoと、Bと を含有するものであれば組成に特に制限はな く、どのような組成であっても本発明の効果は 実現するが、永久磁石としたときの磁気特性が 高いことから下記の組成を有することが好まし

また、Cu、MnおよびAgの1種以上 が含有されていてもよい。 これらの元素は、 塑性加工時の加工性を改善する作用を有する。

これら添加元素の総合有量は、全体の15 ats 以下であることが好ましい。 さらに、耐 食性を向上させるためには、 N i が含有される ことが好ましい。 Niの含有量は、上記添加 元素と合わせて30at%以下であることが好ま しい.

なお、Bの一部を、C、N、Si、P、 Ga、Ge、Sぉよび0の1種以上で置換して もよい。 置換量は、Bの50%以下であるこ とが好ましい。

このような組成は、原子吸光法、蛍光×線 法、ガス分析法等によって容易に測定でき **ŏ**.

R: 5~20 at%.

B: 2~15at% \$ & U

Co: 0~55at%

を含み、残部が実質的にFeであるもの。

より好ましくは

R: 5~17at%,

B: 2~12 at% および

Co: 0~40at%

を含み、残部が実質的にFeであるもの。

Rについてさらに説明すれば、RはYを含む 希土類元素の1種以上であるが、高い磁気特性 を得るために、Rとして特にNdおよび/また は·Pァを含むことが好ましい。 N d a b b o / またはPrの含有量は、R全体の60%以上で あることが好ましい。

上記各元素の他、添加元素として、Zェ、 Nb, Mo, Hf, Ta, W, Ti, Valo Cェの1種以上が含有されていてもよい。 れらの元素は、結晶成長を抑制する作用を有す

く 実 施 例 >

以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明 をさらに詳細に説明する。

直径500mm、幅60mmの網ペリリウム合・ 金製の円筒状基材の周面に、電解めっきによ り様々な厚さのCェ表面層を形成し、冷却 ロールを作製した。 基材の熱伝導度は3、6 J/(ca·s·K)、表面層の熱伝導度は 0 、 4 3 J/(cm·s·K)であった。

これらの冷却ロールを用いて、 表 1 に示され る永久磁石材料サンブルを下記のようにして作 裂した。 用いた冷却ロールの表面層の厚さを 表」に示す。

まず、 9 N d - 4 Z r - 8 B - 7 9 F e の組 成(数値は原子百分率を表わす) を有する合金 インゴットをアーク溶解により作製した。 られた合金インゴットを石英ノズルに入れ、高 周波誘導加熱により溶湯とした。

この海漏を、上記各冷却ロールを用いた片 ロール法により高速急冷し、永久磁石材料サン

(13)

ブルを得た。 高速急冷時の雰囲気圧力は50 Torrとした。

得られた永久磁石材料サンプルは薄帯状であった。 これらのサンブルの厚さは、30~40 pm であった。

なお、ノズル先端と冷却ロール表面との間隔は 0 . 5 mm、溶温射出圧力は 1 kg/cm²とし、加圧にはArガスを用いた。 また、冷却ロールの周速度は、20~30 m/s の範囲から選択した。

得られた薄帯を、その断面が容易に観察できる方向に切断し、フリー面から薄帯庫さの1/5までの範囲の平均結晶粒径はおよびロール面から薄帯庫をの1/5までの範囲の平均結晶粒径pを走査型電子顕微鏡で測定し、d/pを集出した。 結果を表1に示す。

さらに、これらのサンプルの(BR) max を測定 した。 結果を表1に示す。

なお、各サンプルのロール面から20mm以下のCr含有量は、100ppm であった。

また、上記各場合において、冷却ロール表面層の中心線平均組さRaを 0.07~1.7 四として永久磁石材料を作製したところ、高い保磁力が得られる周速度範囲が著しく拡大し、かつ d / p の減少がみられ、磁気特性の向上が認められた。

また、雰囲気圧力を1 Torr以下として冷却を行なったところ、Arガス巻き込みに起因する 周波数の低い凹凸がサンプルのロール面にみられなくなった。 そして、領域Pにおける平均 結晶粒径の標準偏差が、7 na以下となり、磁気 特性の向上が認められた。

また、片ロール法を用いた場合、合金符湯の急冷時に、第1回に示されるように、合金Li1を挟んで冷却ロール13周面に向かう方向にArガスを吹き付けた。 このときガスの吹き付け方向と、冷却により得られた薄帯状永久研石材料の進行方向との成す角度は120°とし、ガスの噴射圧力は2kg/cm²とした。

また、合金にあたるArガス流のノズル側着部

表 1

サンプル No.	表面層厚さ (丸)	d/p	(BH) max (MGOe)
1 (比較例)	0. 1	3. 0	13
2	40	1.7	18
3 (比較例)	1000	4. 0	15

上記表1に示される結果から本発明の効果が 明らかである。

また、Cr表面層に替え、NI無電解めっち 膜、Co溶射膜、Vの焼ばめまたはNb薄板の 接着により表面層を形成した冷却ロールを用い た場合でも、Cr表面層の場合と同様に、表面 層厚さに応じてd/pの減少が認められ、永久 磁石材料のロール面から20mm以下の範囲にお いて10~500ppmの表面層構成元素の含有 が認められた。

さらに、上記実施例に単じて双ロール法により永久磁石材料を作製したところ、上記実施例 と同様な効果が確認された。

と、冷却ロール周面のノズル直下位置との距離が、ノズル径の 6 倍になるように吹き付けを行なった。

なお、Aェガスの吹き付けには、第2図に示されるような噴射部材を用いた。

この結果、 d / p がさらに減少し、 磁気特性の向上が認められた。 そして、 得られた永久 磁石材料をオージェ分析したところ、 フリー面から 5 0 nm以下の範囲で 2 0 0 ppm 、 ロール面から 5 0 nm以下の範囲で 3 0 ppm の A r の含有が認められた。

また、射出用ノズルと冷却ロールとを、第3 図に示される位置関係として急冷を行なったところ、 d / p がさらに減少し、磁気特性の向上が認められた。 なお、このとき、位置 A と位置 B との位置関係を表わす角度 θ は 1 2 度とした。

以上の実施例の結果から、本発明の効果が明らかである。

<発明の効果>

本発明によれば、結晶粒径の揃った永久磁石

材料が得られる。

このため、本発明は、ポンディッド磁石用の 永久磁石材料製造に極めて好速である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の好適実施例を表わす概念 図である。

第2図は、本発明に用いる不活性ガスの環射 部材の好適例を示す新面図である。

第3 図は、本発明の好適実施例を表わす概念 図である。

符号の説明

- 11…合金溶湯
- 1 1 1 … 合金
- 112…薄带状永久磁石材料
- 12 …ノズル
- 13…冷却ロール

131…基材

(14)

132 --- 表面層

100…噴射部材

1 0 1 … 侧壁

102…スリット状噴射口

103…连通孔

1 0 4 --- ガス管

出 顧 人 ティーディーケイ株式会社代理 人 弁理士 石 井 陽 一

